Rec'd T/PT0 03 JUN 2005

PCT/JP03/15487 03.12.03

שניון ביכוחד

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 3 0 DEC 2003

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 6月 5日

PCT/JP03/15486

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-161087

[ST. 10/C]:

[JP2003-161087]

出 願 人 Applicant(s):

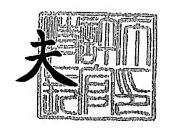
日産化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年11月17日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今 井 康



Ί

【書類名】

特許願

【整理番号】

4536000

【提出日】

平成15年 6月 5日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C01G 19/02

C01G 25/02

C01G 30/00

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県袖ヶ浦市北袖11番1 日産化学工業株式会社機

能材料研究所内

【氏名】

小山 欣也

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県袖ヶ浦市北袖11番1

日産化学工業株式会社機

能材料研究所内

【氏名】

浅田 根子

【特許出願人】

【識別番号】

000003986

【氏名又は名称】 日産化学工業株式会社

【代表者】

藤本 修一郎

【電話番号】

047-465-1120

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-350762

【出願日】

平成14年12月 3日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2003-97789

【出願日】

平成15年 4月 1日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005212

【納付金額】

21,000円

ページ: 2/E

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 コーティング組成物及び光学部材

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(S)成分及び(T1)成分:

(S) 成分:一般式(I)、

$$(R^{1})_{a} (R^{3})_{b} S i (OR^{2})_{4} - (a+b)$$
 (I)

(但し、R 1 及びR 3 は、それぞれアルキル基、アリール基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アリール基、アルケニル基、又はエポキシ基、アクリロイル基、メタクリロイル基、メルカプト基、アミノ基、もしくはシアノ基を有する有機基で且つS 1 一 C 結合によりケイ素原子と結合しているものであり、R 2 は炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、アルコキシアルキル基、又はアシル基であり、a 及び b はそれぞれ 0 、 1 、又は 2 の整数であり、a + b は 0 、 1 、又は 2 の整数である。)及び、一般式(II)、

$$(R^4)_{c}Si(OX)_{3-c}_{2}Y$$
 (II)

(但し、R 4 は炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示し、Xは炭素数 $1\sim4$ のアルキル 基又はアシル基を示し、Yはメチレン基又は炭素数 $2\sim2$ 0のアルキレン基を示 し、cは0又は1の整数である。)で表される有機ケイ素化合物、並びにその加 水分解物からなる群より選ばれた少なくとも1種のケイ素含有物質、

(T1) 成分:酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいて $ZrO_2:SnO_2$ として $0:1\sim0.50:1$ の割合と $4\sim50$ n mの粒子径を有するコロイド粒子 (A) を核としてその表面が、 $0.02\sim4.00$ のM/Sb $2O_5$ のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミン含有Sb $2O_5$ コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)で被覆され、且つ(B1)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて $0.01\sim0.5$ 0 の割合であり、そして $4.5\sim60$ n mの粒子径を有する変性された金属酸化物粒子、を含有するコーティング組成物。

【請求項2】 コロイド粒子(A)が酸化第二スズである請求項1に記載のコーティング組成物。

【請求項3】 コロイド粒子 (A) が $0.05:1\sim0.50:1$ の 2rO $2:SnO_2$ 重量比を有する酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体コロイド粒子である請求項1に記載のコーティング組成物。

【請求項4】 (T1)成分の被覆物(B1)に更にアルキルアミン含有シリカを加えた請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のコーティング組成物。

【請求項5】 下記(S)成分及び(T2)成分:

(S)成分:一般式(I)、

$$(R^{1})_{a} (R^{3})_{b} S i (OR^{2})_{4-(a+b)}$$
 (I)

(但し、R 1 及びR 3 は、それぞれアルキル基、アリール基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アリール基、アルケニル基、又はエポキシ基、アクリロイル基、メタクリロイル基、メルカプト基、アミノ基、もしくはシアノ基を有する有機基で且つS i - C結合によりケイ素原子と結合しているものであり、R 2 は炭素数1 - 8 のアルキル基、アルコキシアルキル基、又はアシル基であり、a 及びbはそれぞれ0、1、又は2 の整数である。)及び、一般式(I I I)、

$$(R^4)_{c}Si(OX)_{3-c}_{2}Y$$
 (II)

(但し、R 4 は炭素数 1 ~ 5 のアルキル基を示し、X は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基又はアシル基を示し、Y はメチレン基又は炭素数 2 ~ 2 0 のアルキレン基を示し、c は 0 又は 1 の整数である。)で表される有機ケイ素化合物、並びにその加水分解物からなる群より選ばれた少なくとも 1 種のケイ素含有物質、

(T2) 成分:酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいてZrO $_2$:SnO $_2$ として0: $1\sim0$.50:1の割合と $4\sim50$ nmの粒子径を有するコロイド粒子(A)を核として、その表面が0. $55\sim55$ のSiO $_2$ /Sb $_2$ O $_5$ のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)で被覆され、且つ(B2)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて0. $01\sim0$.50の割合であり、そして4. $5\sim60$ nmの粒子径を有する変性された金属酸化物粒子、を含有するコーティン

グ組成物。

【請求項6】 コロイド粒子(A)が酸化第二スズである請求項5に記載のコーティング組成物。

【請求項7】 コロイド粒子 (A) が0.05:1~0.50:1のZrO 2:SnO2重量比を有する酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体コロイド粒子である請求項5に記載のコーティング組成物。

【請求項8】 (A) 成分が、一般式(I) で表される有機ケイ素化合物、及びその加水分解物からなる群より選ばれた少なくとも1種のケイ素含有物質である請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載のコーティング組成物。

【請求項9】 金属塩、金属アルコキシド及び金属キレート化合物から成る群から選ばれる1種以上の硬化触媒を含有している請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載のコーティング組成物。

【請求項10】 光学基材表面に請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載のコーティング組成物より形成される硬化膜を有する光学部材。

【請求項11】 請求項10に記載の光学部材の表面に、さらに反射防止膜を施したことを特徴とする光学部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

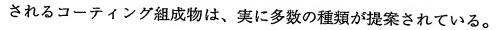
【発明の属する技術分野】

本発明は、形成した被覆物が耐温水性に優れ、更にこの被覆物上に無機酸化物の蒸着膜(反射防止膜など)を施した場合でも被覆物の耐候性、耐光性が低下しないコーティング組成物及び光学部材に関する。

[0002]

【従来の技術】

プラスチック成形物は、軽量、易加工性、耐衝撃性等の長所を生かして多量に使用されているが、反面、硬度が不十分で傷が付きやすい、溶媒に侵されやすい、帯電してほこりを吸着する、耐熱性が不十分等の欠点があり、眼鏡レンズ、窓材等として使用するには、無機ガラス成形体に比べ実用上不十分であった。そこでプラスチック成形体に保護コートを施すことが提案されている。コートに使用



[0003]

無機系に近い硬い被膜を与えるものとして期待された「有機ケイ素化合物また はその加水分解物を主成分(樹脂成分または塗膜形成成分)とするコーティング 組成物」が眼鏡レンズ用として使用されている(例えば、特許文献1を参照)。

[0004]

上記コーティング組成物も未だ耐擦傷性が不満足であるため、さらにこれにコロイド状に分散したシリカゾルを添加したものが提案され、これも眼鏡レンズ用として実用化されている(例えば、特許文献2を参照)。

[0005]

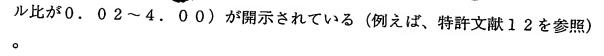
ところで、従来、プラスチック性眼鏡レンズは、大半がジエチレングリコールビスアリルカーボネートというモノマーを注型重合することによって製造されていた。このレンズは、屈折率が約1.50であり、ガラスレンズの屈折率約1.52に比べ低いことから、近視用レンズの場合、縁の厚さが厚くなるという欠点を有している。そのため近年、ジエチレングリコールビスアリルカーボネートより屈折率の高いモノマーの開発が進められ、高屈折率樹脂材料が提案されている(例えば、特許文献3~9を参照)。

[0006]

このような高屈折率樹脂レンズに対して、Sb、Tiの金属酸化物微粒子のコロイド分散体をコーティング材料に用いる方法も提案されている(例えば、特許文献10~11を参照)。

[0007]

また、シランカップリング剤と、 $2\sim60$ n mの一次粒子径を有する金属酸化物のコロイド粒子(A)を核として、その表面を酸性酸化物のコロイド粒子からなる被覆物(B)で被覆して得られた粒子(C)を含有し、且つ(C)を金属酸化物に換算して $2\sim5$ 0 重量%の割合で含み、そして $2\sim1$ 0 0 n mの一次粒子径を有する安定な変性金属酸化物ゾルからなるコーティング組成物が開示されている。そして、核の金属酸化物はS n O 2 粒子、S n O 2 - Z r O 2 複合コロイド粒子であり、被覆物にアルキルアミン含有S b 2 O 5 粒子(M/S b 2 O 5 モ



[0008]

ケイ酸アルカリ水溶液又はケイ酸ゾル液と、アンチモン酸アルカリ水溶液又はスズ酸アルカリ水溶液とをSi:Sb又はSi:Snのモル比が2~1000:1となるように混合した後、該混合液を酸型イオン交換体により脱カチオンすることを特徴とするケイ酸ーアンチモン酸複合ゾル液又はケイ酸ースズ酸複合ゾル液の製造方法が記載されている(例えば、特許文献13)。

[0009]

分散媒中に、 SiO_2 として $0.1\sim50$ 重量%の無機ケイ酸化合物を含有する酸化アンチモンコロイド粒子を分散せしめたシリカ酸化アンチモン複合ゾルが記載されている(例えば、特許文献14)。

[0010]

【特許文献1】

特開昭52-11261号公報(特許請求の範囲)

【特許文献2】

特開昭53-111336号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献3】

特開昭55-13747号公報(特許請求の範囲)

【特許文献4】

特開昭56-166214号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献5】

特開昭57-23611号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献6】

特開昭57-54901号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献7】

特開昭59-133211号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献8】

特開昭60-199016号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献9】

特開昭64-54021号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献10】

特開昭62-151801号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献11】

特開昭63-275682号公報(特許請求の範囲)

【特許文献12】

特開2001-123115 (特許請求の範囲)

【特許文献13】

特公昭50-40119号 (特許請求の範囲)

【特許文献14】

特公平7-25549号(特許請求の範囲)

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

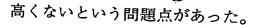
しかしながら、シリカゾルを添加したコーティング組成物は、塗膜に干渉縞が見え、レンズの見栄えが悪いという問題点があった。また、レンズでは、塗膜の上に反射防止膜(光学干渉理論にも基づく無機酸化物薄膜の多層構造膜からなる)を形成することが多い。この場合、反射防止膜が例えば、極薄い緑色の反射色を呈するが、この反射色がレンズ表面の位置に応じて変わり、むらがあるという問題点もあった。

[0012]

さらに、酸化チタンゾルを使用したコーティング組成物の場合、酸化チタンゾルのシランカップリングやその加水分解物に対する相溶性に問題があり、安定性が悪く、またこのコーティング組成物により形成したコーティング層は耐水性に劣り、紫外線照射により青色に着色するという欠点があった。

[0013]

酸化アンチモンゾルを使用したコーティング組成物の場合、酸化アンチモンゾルのシランカップリング剤やその加水分解物に対する相溶性、安定性は良好であるが、このコーティング組成物により形成したコーティング層は屈折率が十分に



[0014]

従って、本発明はnd=1.54~1.70の中~高屈折率プラスチック成形物に対して、塗膜に干渉縞が見えず、かつ反射色にむらがない塗膜を与えるコーティング組成物及び光学部材を提供することにある。

[0015]

また、本発明は、耐擦傷性、表面硬度、耐摩耗性、可とう性、透明性、帯電防止性、染色性、耐熱性、耐水性、耐薬品性等に優れたプラスチックス成形物用コーティング組成物及び光学部材を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】

本願発明は第1観点として、下記(S)成分及び(T1)成分:

(S)成分:一般式(I)、

$$(R^{1})_{a} (R^{3})_{b} S i (OR^{2})_{4} - (a+b)$$
 (I)

(但し、R¹及びR³は、それぞれアルキル基、アリール基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アリール基、アルケニル基、又はエポキシ基、アクリロイル基、メタクリロイル基、メルカプト基、アミノ基、もしくはシアノ基を有する有機基で且つSi-C結合によりケイ素原子と結合しているものであり、R²は炭素数1~8のアルキル基、アルコキシアルキル基、又はアシル基であり、a及びbはそれぞれ0、1、又は2の整数であり、a+bは0、1、又は2の整数である。)及び、一般式(II)、

$$(R^4)_{c}S_{i}(OX)_{3-c}_{2}Y$$
 (II)

(但し、R 4 は炭素数 1 ~5のアルキル基を示し、Xは炭素数 1 ~4のアルキル基又はアシル基を示し、Yはメチレン基又は炭素数 2 ~20のアルキレン基を示し、cは0又は 1 の整数である。)で表される有機ケイ素化合物、並びにその加水分解物からなる群より選ばれた少なくとも 1 種のケイ素含有物質、

(T1)成分:酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいて $ZrO_2:SnO_2$ として $0:1\sim0$. 50:1の割合と $4\sim50$ nmの粒子径を有するコロイド粒

子(A)を核としてその表面が、0.02~4.00の M/Sb_2O_5 のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミン含有 Sb_2O_5 コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)で被覆され、且つ(B1)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて0.01~0.50の割合であり、そして4.5~60nmの粒子径を有する変性された金属酸化物粒子、を含有するコーティング組成物、

第2観点として、コロイド粒子 (A) が酸化第二スズである第1観点に記載のコーティング組成物、

第3観点として、コロイド粒子 (A) が $0.05:1\sim0.50:1$ のZrO 2:SnO2 重量比を有する酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体コロイド粒子である第1観点に記載のコーティング組成物、

第4観点として、(T1)成分の被覆物(B1)に更にアルキルアミン含有シリカを加えた第1観点乃至第3観点のいずれか一つに記載のコーティング組成物

第5観点として、下記(S)成分及び(T2)成分:

(S) 成分:一般式(I)、

$$(R^{1})_{a}(R^{3})_{b}Si(OR^{2})_{4}-(a+b)$$
 (1)

(但し、 R^1 及び R^3 は、それぞれアルキル基、アリール基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アリール基、アルケニル基、又はエポキシ基、アクリロイル基、メタクリロイル基、メルカプト基、アミノ基、もしくはシアノ基を有する有機基で且つSi-C結合によりケイ素原子と結合しているものであり、 R^2 は炭素数 $1\sim8$ のアルキル基、アルコキシアルキル基、又はアシル基であり、a及びbはそれぞれ0、1、又は2の整数であり、a+bは0、1、又は2の整数である。)及び、一般式(II)、

$$[(R^4)_cSi(OX)_{3-c}]_2Y$$
 (II)

(但し、R 4 は炭素数 1 ~ 5 のアルキル基を示し、X は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基又はアシル基を示し、Y はメチレン基又は炭素数 2 ~ 2 0 のアルキレン基を示し、c は 0 又は 1 の整数である。)で表される有機ケイ素化合物、並びにその加水分解物からなる群より選ばれた少なくとも 1 種のケイ素含有物質、

(T2) 成分:酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいてZ r O 2 : S n O 2 としT 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T 0 : T T 0 : T T : T T : T T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T : T :

第6観点として、コロイド粒子(A)が酸化第二スズである第5観点に記載の コーティング組成物、

第7観点として、コロイド粒子(A)が0.05:1~0.50:1のZrO2:SnO2重量比を有する酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体コロイド粒子である第5観点に記載のコーティング組成物、

第8観点として、(A)成分が、一般式(I)で表される有機ケイ素化合物、 及びその加水分解物からなる群より選ばれた少なくとも1種のケイ素含有物質で ある第1観点乃至第7観点のいずれか一つに記載のコーティング組成物、

第9観点として、金属塩、金属アルコキシド及び金属キレート化合物から成る 群から選ばれる1種以上の硬化触媒を含有している第1観点乃至第8観点のいず れか一つに記載のコーティング組成物、

第10観点として、光学基材表面に第1観点乃至第9観点のいずれか一つに記載のコーティング組成物より形成される硬化膜を有する光学部材、及び

第11観点として、第10観点に記載の光学部材の表面に、さらに反射防止膜 を施したことを特徴とする光学部材である。

[0017]

【発明の実施の形態】

本願発明のコーティング組成物に使用される(S)成分中の一般式(I)、 $(R^{1})_{a}(R^{3})_{b}Si(OR^{2})_{4}-(a+b)$ (I) においては、 R^{1} と R^{3} が同一の有機基又は異なる有機基である場合や、aとb

が同一の整数又は異なる整数である場合の有機ケイ素化合物を含む。上記 (A) 成分中の一般式(I)で示される有機ケイ素化合物は、例えば、テトラメトキシ シラン、テトラエトキシシラン、テトラnープロポキシシラン、テトライソプロ ポキシシラン、テトラnーブトキシシラン、テトラアセトキシシラン、メチルト リメトキシシラン、メチルトリプロポキシシラン、メチルトリアセチキシシラン 、メチルトリブトキシシラン、メチルトリプロポキシシラン、メチルトリアミロ キシシラン、メチルトリフェノキシシラン、メチルトリベンジルオキシシラン、 メチルトリフェネチルオキシシラン、グリシドキシメチルトリメトキシシラン、 グリシドキシメチルトリエトキシシラン、αーグリシドキシエチルトリメトキシ シラン、 α - グリシドキシエチルトリエトキシシラン、 β - グリシドキシエチル トリメトキシシラン、 β - グリシドキシエチルトリエトキシシラン、 α - グリシ ドキシプロピルトリメトキシシラン、 α - ϕ リシドキシプロピルトリエトキシシ ラン、 β ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 β ーグリシドキシプロピ ルトリエトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグ・ リシドキシプロピルトリエトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリプロポ キシシラン、γーグリシドキシプロピルトリブトキシシラン、γーグリシドキシ プロピルトリフェノキシシラン、 α -グリシドキシブチルトリメトキシシラン、 α - グリシドキシブチルトリエトキシシラン、 β - グリシドキシブチルトリエト キシシラン、γーグリシドキシブチルトリメトキシシラン、γーグリシドキシブ チルトリエトキシシラン、δーグリシドキシブチルトリメトキシシラン、δーグ リシドキシブチルトリエトキシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル)メ チルトリメトキシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチルトリエト $^{\prime}$ 、 $^{\prime}$ $^{\prime}$ (3, 4-xポキシシクロヘキシル) エチルトリプロポキシシラン、 $\beta-(3, 4-x)$ 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリブトキシシラン、 $\beta-$ (3, 4-エポ キシシクロヘキシル) エチルトリフェノキシシラン、γー(3,4-エポキシシ クロヘキシル) プロピルトリメトキシシラン、γ-(3, 4-エポキシシクロヘ キシル)プロピルトリエトキシシラン、δ-(3,4-エポキシシクロヘキシル

) ブチルトリメトキシシラン、δー(3, 4-エポキシシクロヘキシル) ブチル トリエトキシシラン、グリシドキシメチルメチルジメトキシシラン、グリシドキ ルメチルジメトキシシラン、 β ーグリシドキシエチルエチルジメトキシシラン、 α ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、 α ーグリシドキシプロピル メチルジエトキシシラン、 β ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、 β ーグリシドキシプロピルエチルジメトキシシラン、 γ ーグリシドキシプロピル メチルジメトキシシラン、γーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γーグリシドキシプロピルメチルジプロポキシシラン、γーグリシドキシプロピ ルメチルジブトキシシラン、γーグリシドキシプロピルメチルジフェノキシシラ ン、ァーグリシドキシプロピルエチルジメトキシシラン、ァーグリシドキシプロ ピルエチルジエトキシシラン、γーグリシドキシプロピルビニルジメトキシシラ ン、γーグリシドキシプロピルビニルジエトキシシラン、エチルトリメトキシシ ラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエト キシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェ ニルトリエトキシシラン、フェニルトリアセトキシシラン、γークロロプロピル トリメトキシシラン、γークロロプロピルトリエトキシシラン、γークロロプロ ピルトリアセトキシシラン、3、3、3-トリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、γーメタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、γーメルカプトプロピ ルトリメトキシシラン、 γ - メルカプトプロピルトリエトキシシラン、 β - シア ノエチルトリエトキシシラン、クロロメチルトリメトキシシラン、クロロメチル トリエトキシシラン、 $N-(\beta-P$ ミノエチル) $\gamma-P$ ミノプロピルトリメトキ シシラン、 $N-(\beta-r$ ミノエチル) $\gamma-r$ ミノプロピルメチルジメトキシシラ ーアミノプロピルトリエトキシシラン、 $N-(\beta-r$ ミノエチル) $\gamma-r$ ミノプ ロピルメチルジエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フェニルメチルジ メトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン 、γークロロプロピルメチルジメトキシシラン、γークロロプロピルメチルジエ

トキシシラン、ジメチルジアセトキシシラン、γーメタクリルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、γーメタクリルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、γーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γーメルカプトメチルジエトキシシラン、メチルビニルジメトキシシラン、メチルビニルジエトキシシラン等が挙げられ、これらを単独で又は2種以上組み合わせて使用することが出来る。

[0018]

また、本願発明のコーティング組成物に使用される(S)成分中の一般式(I)の有機ケイ素化合物の加水分解物は、上記一般式(I)の有機ケイ素化合物が加水分解される事により、上記R2の一部又は全部が水素原子に置換された化合物となる。これらの一般式(I)の有機ケイ素化合物の加水分解物は、単独で又は2種以上組み合わせて使用する事が出来る。加水分解は、上記の有機ケイ素化合物中に、塩酸水溶液、硫酸水溶液、酢酸水溶液等の酸性水溶液を添加し攪拌することにより行われる。

[0019]

で表される有機ケイ素化合物は、例えば、メチレンビスメチルジメトキシシラン、エチレンビスエチルジメトキシシラン、プロピレンビスエチルジエトキシシラン、プチレンビスメチルジエトキシシラン等が挙げられ、これらを単独で又は2種以上組み合わせて使用することが出来る。

[0020]

また、本願発明のコーティング組成物に使用される(S)成分中の一般式(II)の有機ケイ素化合物の加水分解物は、上記一般式(II)の有機ケイ素化合物が加水分解される事により、上記Xの一部又は全部が水素原子に置換された化合物となる。これらの一般式(II)の有機ケイ素化合物の加水分解物は、単独で又は2種以上組み合わせて使用することが出来る。加水分解は、上記の有機ケイ素化合物中に、塩酸水溶液、硫酸水溶液、酢酸水溶液等の酸性水溶液を添加し攪拌することにより行われる。



本願発明のコーティング組成物に使用される(S)成分は、一般式(I)及び一般式(II)で表される有機ケイ素化合物、並びにその加水分解物から成る群より選ばれた少なくとも1種のケイ素含有物質である。

[0022]

本願発明のコーティング組成物に使用される(S)成分は、好ましくは一般式 (I) で表される有機ケイ素化合物、及びその加水分解物から成る群より選ばれ た少なくとも1種のケイ素含有物質である。特に、 R^1 及び R^3 のいずれか一方 がエポキシ基を有する有機基であり、R2がアルキル基であり、且つa及びbが それぞれ0又は1であり、a+bが1又は2の条件を満たす一般式(I)の有機 ケイ素化合物及びその加水分解物が好ましく、その好ましい有機ケイ素化合物の 例としては、グリシドキシメチルトリメトキシシラン、グリシドキシメチルトリ エトキシシラン、 α ーグリシドキシエチルトリメトキシシラン、 α ーグリシドキ シエチルトリエトキシシラン、 β - グリシドキシエチルトリメトキシシラン、 β ーグリシドキシエチルトリエトキシシラン、αーグリシドキシプロピルトリメト キシシラン、 α - グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 β - グリシドキシ プロピルトリメトキシシラン、 β ーグリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリ エトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリプロポキシシラン、γーグリシ ドキシプロピルトリブトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリフェノキシ シラン、 α ーグリシドキシブチルトリメトキシシラン、 α ーグリシドキシブチル トリエトキシシラン、 β ーグリシドキシブチルトリエトキシシラン、 γ ーグリシ ドキシブチルトリメトキシシラン、γーグリシドキシブチルトリエトキシシラン 、δーグリシドキシプチルトリメトキシシラン、δーグリシドキシブチルトリエ トキシシラン、グリシドキシメチルメチルジメトキシシラン、グリシドキシメチ ν メチルジエトキシシラン、 α -グリシドキシエチルメチルジメトキシシラン、 α ーグリシドキシエチルメチルジエトキシシラン、 β ーグリシドキシエチルメチ ルジメトキシシラン、 β ーグリシドキシエチルエチルジメトキシシラン、 α ーグ リシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、αーグリシドキシプロピルメチル

 $\Im x + 2 \Im y - 2 \Im x + 2 \Im x - 2 \Im x$

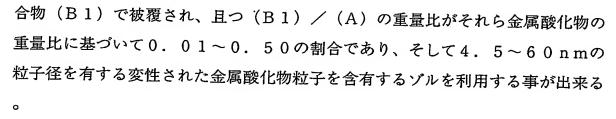
[0023]

更に、好ましくは γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン及びこれらの加水分解物であり、これらを単独で又は混合物として使用する事が出来る。また、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシフロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシフロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシフロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシフン又はこれらの加水分解物は、更に、一般式(I)において α +b=0に相当する4官能の化合物を併用する事が出来る。4官能に相当する化合物の例としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラカープロポキシシラン、テトラカーブトキシシラン、テトラなーブトキシシラン、テトラtert-ブトキシシラン、テトラsec-ブトキシシラン等が挙げられる。

[0024]

本願発明のコーティング組成物の(T1)成分に用いられる変性された金属酸化物粒子は、以下に示すゾルを利用することができる。

[0025]



[0026]

また、本願発明のコーティング組成物の(T2)成分として、酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいて $ZrO_2:SnO_2$ として $0:1\sim0.50:1$ の割合と $4\sim50$ nmの粒子径を有するコロイド粒子(A)を核としてその表面が、 $0.55\sim55$ の SiO_2/Sb_2O_5 のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)で被覆され、A1の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいてA2のA3の1の割合であり、そしてA3の100の割合であり、そしてA4の100の割合であり、そしたA5000の割合であり、そしたA5000の割合であり、そしたA5000の割合であり、そしたA5000の割合であり、そしたA5000の割合である。

[0027]

上記ゾル中の粒子径は電子顕微鏡観察による粒子径で表される。

[0028]

本願発明のコーティング組成物の(T1)及び(T2)成分のゾルの製造に用いられる核粒子(A)としての酸化第二スズコロイド粒子は公知の方法、例えばイオン交換法、解膠法、加水分解法、反応法等と呼ばれる方法により、約4~50nm程度の粒子径を有するコロイド粒子のゾルの形態で容易につくることができる。

[0029]

上記イオン交換法の例としては、スズ酸ナトリウムのようなスズ酸塩を水素型陽イオン交換樹脂で処理する方法、或いは上記塩化第二スズ、硝酸第二スズのような第二スズ塩を水酸基型陰イオン交換樹脂で処理する方法が挙げられる。上記解膠法の例としては、第二スズ塩を塩基で中和するか、或いはスズ酸を塩酸で中和させることにより得られる水酸化第二スズゲルを洗浄した後、酸又は塩基で解膠する方法が挙げられる。上記加水分解法の例としては、スズアルコキシドを加



水分解する方法、或いは塩基性塩化第二スズ塩基性塩を加熱下加水分解した後、不要の酸を除去する方法が挙げられる。上記反応法の例としては、金属スズ粉末と酸とを反応させる方法が挙げられる。

[0030]

上記の方法で製造された酸化第二スズ水性ゾルは、そのまま使用する事も出来るが、100~300℃の温度で水熱処理した後に使用することもできる。

[0031]

水熱処理は例えばオートクレーブに上記の酸化第二スズ水性ゾルを入れ、1000~3000の温度で、0.1~200時間の処理が施される。

[0032]

これら酸化第二スズゾルの媒体は、水、親水性有機溶媒のいずれでもよいが、 媒体が水である水性ゾルが好ましい。また、ゾルのpHとしては、ゾルを安定な らしめる値がよく、通常、0.2~11.5程度がよい。本発明の目的が達成さ れる限り、酸化第二スズゾルには、任意の成分、例えば、ゾルの安定化のための アルカリ性物質、酸性物質、オキシカルボン酸等が含まれていてもよい。用いら れる酸化第二スズゾルの濃度としては、酸化第二スズとして0.5~50重量% 程度であるが、この濃度は低い方がよく、好ましくは1~30重量%である。

[0033]

本願発明のコーティング組成物の(T1)及び(T2)成分のゾルの製造に用いられる核粒子(A)としての酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合ゾルは、上記酸化第二スズゾルにオキシジルコニウム塩を ZrO_2/SnO_2 重量比が $0.05\sim0.5$ になるように $5\sim100$ で $0.5\sim3$ 時間混合し、次いでこれを $60\sim100$ ℃、 $0.1\sim50$ 時間加熱する工程により得ることができる。

[0034]

ここで用いる酸化第二スズゾルは予め水熱処理を施したゾル、又は水熱処理を 施さないゾルのいずれも使用することができる。

[0035]

用いるオキシジルコニウム塩としては、オキシ塩化ジルコニウム、オキシ硝酸ジルコニウム、オキシ硫酸ジルコニウム、オキシ酢酸ジルコニウムなどのオキシ

有機酸ジルコニウム、オキシ炭酸ジルコニウム等がある。これらのオキシジルコニウム塩は固体又は水溶液として用いることができるが、ZrO2として0.5~50重量%、好ましくは0.5~30重量%程度の水溶液として用いるのが好ましい。オキシ炭酸ジルコニルのように、水に不溶の塩でも酸化第二スズが酸性ゾルの場合は使用することが可能である。

[0036]

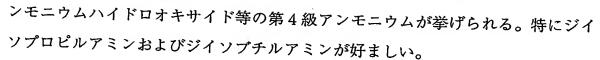
酸化第二スズゾルは特にアミンなどの有機塩基で安定化されたアルカリ性のゾルを用いるのが特に好ましく、オキシジルコニウム塩との混合は $5\sim100$ $\mathbb C$ 、好ましくは室温(20 $\mathbb C$)~60 $\mathbb C$ が好ましい。そしてこの混合は撹拌下で酸化第二スズゾルにオキシジルコニウム塩を加えても、オキシジルコニウム塩水溶液に酸化第二スズゾルを加えてもよいが、後者の方が好ましい。この混合は充分行われる必要があり、 $0.5\sim3$ 時間が好ましい。

[0037]

本願発明のコーティング組成物の(T1)成分中の被覆ゾルとして用いられるアルキルアミン含有五酸化アンチモンコロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)は下記に示す方法(酸化法、酸分解法等)で得ることができる。酸分解法の例としてはアンチモン酸アルカリを無機酸と反応させた後にアミンで解膠する方法(特開昭 60-41536 号、特開昭 61-227918 号、特開 2001-123115 号)、酸化法の例とアミンやアルカリ金属の共存下で三酸化アンチモンを過酸化水素で酸化する方法(特公昭 57-11848 号、特開 859-232921 号)や三酸化アンチモンを過酸化水素で酸化した後、アミンやアルカリ金属を添加する方法で得ることができる。

[0038]

上記のアミン含有五酸化アンチモンコロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物のアミンの例としてはアンモニウム、第四級アンモニウム又は水溶性のアミンが挙げられる。これらの好ましい例としてはイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、nープロピルアミン、ジイソブチルアミン等のアルキルアミン、ベンジルアミン等のアラルキルアミン、ピペリジン等の脂環式アミン、モノエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルカノールアミン、テトラメチルア



[0039]

上記、アミン含有五酸化アンチモンコロイド中のアルカリ成分と五酸化アンチモンのモル比はM/S b 2 O 5 が 0 . O 2 \sim 4 . O 0 が好ましく、これより少ないと得られたコロイドの安定性が乏しくなり、また多すぎるとこのようなゾルを用いて得られる乾燥塗膜の耐水性が低くなり実用上好ましくない。

[0040]

アミン含有五酸化アンチモンコロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)は、微小な五酸化アンチモンのコロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物である。コロイド粒子は電子顕微鏡観察で $20\,\mathrm{nm}$ 以下の粒子が見られた。オリゴマーは重合体であり電子顕微鏡では観察することができない。本願発明ではコロイド粒子(A)は粒子径 $4\sim50\,\mathrm{nm}$ であり、(B1)を被覆することによる変性された金属酸化物粒子は $4.5\sim60\,\mathrm{nm}$ である。この粒子径の増大分は陰に帯電した(B1)のコロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物が、陽に帯電したコロイド粒子(A)の表面で化学的な結合を生じ、それによって被覆されたものである。

アミン成分としてジイソプロピルアミン等のアルキルアミン塩が好ましく、アミン/Sb2O5のモル比はO.02~4.00である。

[0041]

上記の被覆物には、アミン含有五酸化アンチモンコロイド粒子に、更にアルキルアミン含有シリカ粒子を加える事が出来る。

[0042]

本願発明のコーティング組成物の(T 2)成分中の被覆ゾルとして用いられる五酸化アンチモンとシリカの複合体コロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B 2)は下記に示す公知の方法(例えば、特公昭 5 0 - 4 0 1 1 9 号)で得る事が出来る。即ちケイ酸アルカリ水溶液又はケイ酸ゾル液とアンチモン酸アルカリ水溶液とを混合した後、陽イオン交換樹脂により脱カチオンすることにより得ることができる。

[0043]

アンチモン原料としては、好ましくはアンチモン酸カリウム水溶液を用いることができる。シリカ原料としてはケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム及びこれらをカチオン交換して得られる活性ケイ酸を用いることができる。SiO2/Sb2〇5のモル比は0.55~55である。

[0044]

五酸化アンチモンとシリカの複合体コロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)は、微小な五酸化アンチモンとシリカの複合体コロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物である。コロイド粒子は電子顕微鏡による観察で5 n m以下の粒子が見られた。オリゴマーは重合体であり電子顕微鏡では観察することができない。本願発明ではコロイド粒子(A)は粒子径4~50 n mであり、(B2)を被覆することによる変性された金属酸化物粒子は4.5~60 n mである。この粒子径の増大分は陰に帯電した(B2)のコロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物が、陽に帯電したコロイド粒子(A)の表面で化学的な結合を生じ、それによって被覆されたものである。

[0045]

本発明に用いられるアミン含有S b $2O_5$ コロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B 1)によって表面が被覆された変成された酸化第二スズまたは変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子はゾル中で負に帯電している。

[0046]

上記酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子は陽に帯電しており、 Sb2O5コロイドは負に帯電している。従って、混合によりこの陽に帯電している 酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子の周りに負に帯電している Sb2O5のコロイドが電気的に引き寄せられ、そして陽帯電のコロイド粒子表面 上に化学結合によってSb2O5のコロイドが結合し、この陽帯電の粒子を核としてその表面を負に帯電したSb2O5が覆ってしまうことによって、変性された酸 化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子が生成したものと考えられる。

[0047]

けれども、核ゾルとしての粒子径4~50 nmの酸化第二スズー酸化ジルコニ ウム複合コロイド粒子と、被覆ゾルとしてのアミン含有Sb2O5コロイド、その オリゴマー、又はそれらの混合物(B1)とを混合するときに、核ゾルの金属酸 化物(SnO₂又はΖrО₂+SnО₂)100重量部に対し、被覆ゾルの金属 酸化物が1重量部より少ないと、安定なゾルが得られない。このことは、Sb2 O5のコロイドの量が不足するときには、この複合体のコロイド粒子による酸化 第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子を核とするその表面の被覆が不充 分となり、生成コロイド粒子の凝集が起こり易く、生成ゾルを不安定ならしめる ものと考えられる。従って、混合すべきSb2O5コロイド粒子、そのオリゴマー 、又はそれらの混合物の量は、酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒 子の全表面を覆う量より少なくてもよいが、安定な変性された酸化第二スズー酸 化ジルコニウム複合コロイド粒子のゾルを生成せしめるに必要な最小量以上の量 である。この表面被覆に用いられる量を越える量のSb₂O₅コロイド粒子、その オリゴマー、又はそれらの混合物が上記混合に用いられたときには、得られたゾ ルは、Sb2O5コロイドとそのオリゴマーを含有する水性媒体と、生じた変性さ れた酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子のゾルの安定な混合ゾル に過ぎない。

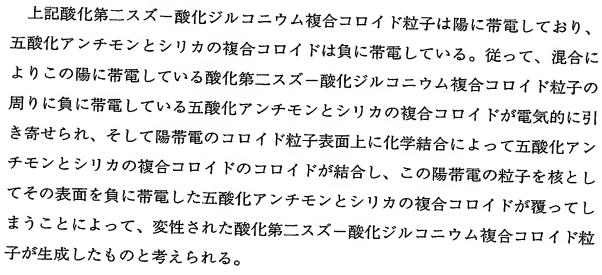
[0048]

好ましくは、酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子をその表面被覆によって変性するには、用いられる Sb_2O_5 のコロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)の量は、核ゾルの金属酸化物(SnO_2 又は ZrO_2+SnO_2)100重量部に対し、被覆ゾル中の金属酸化物として50重量部以下がよい。

[0049]

本発明に用いられる五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)によって表面が被覆された変成された酸化第二スズまたは変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子はゾル中で負に帯電している。

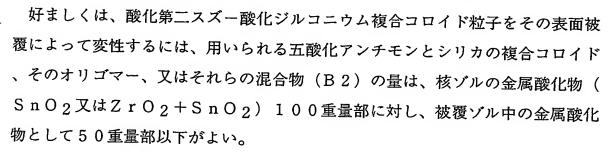
[0050]



[0051]

けれども、核ゾルとしての粒子径4~50 nmの酸化第二スズー酸化ジルコニ ウム複合コロイド粒子と、被覆ゾルとしての五酸化アンチモンとシリカの複合コ ロイド、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)とを混合するときに、核 ゾルの金属酸化物(SnO₂又はZrO₂+SnO₂)100重量部に対し、被 覆ゾルの金属酸化物が1重量部より少ないと、安定なゾルが得られない。このこ とは、五酸化アンチモンとシリカの複合コロイドの量が不足するときには、この 複合体のコロイド粒子による酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子 を核とするその表面の被覆が不充分となり、生成コロイド粒子の凝集が起こり易 く、生成ゾルを不安定ならしめるものと考えられる。従って、混合すべき五酸化 アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物 の量は、酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子の全表面を覆う量よ り少なくてもよいが、安定な変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コ ロイド粒子のゾルを生成せしめるに必要な最小量以上の量である。この表面被覆 に用いられる量を越える量の五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そ のオリゴマー、又はそれらの混合物が上記混合に用いられたときには、得られた ゾルは、五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド、そのオリゴマー、又はそれ らの混合物を含有する水性媒体と、生じた変性された酸化第二スズー酸化ジルコ ニウム複合コロイド粒子のゾルの安定な混合ゾルに過ぎない。

[0052]



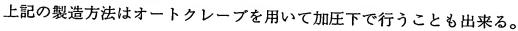
[0053]

本願発明のコーティング組成物の(T1)成分では核に酸化第二スズを用いる 場合は、(a1)工程:4~50nmの粒子径を有する酸化第二スズのコロイド 粒子をSnO2として1~50重量%の濃度に含有する酸化第二スズ水性ゾルを 調整する工程、(b1)工程:上記(a1)工程で得られた酸化第二スズ水性ゾ ルと、 $0.02\sim4.00$ の M/Sb_2O_5 のモル比(ただしMはアミン分子を 示す。)を有するアルキルアミン含有Sb2〇5コロイド粒子、そのオリゴマー 、又はそれらの混合物を含有する水性媒体とを、その金属酸化物に換算したSb 205/SnO2の重量割合で0.01~0.50に混合する工程、(c1)工 程: (b1) 工程で得られた水性媒体を20~300℃で、0.1~50時間熱 成する工程、から変性された酸化第二スズコロイド粒子の安定なゾルが得られる 。この(c1)工程で得られたゾルは、(a1)工程の酸化第二スズゾルがアニ オンを含有している場合には(d1)工程を追加することが出来る。即ち、(d 1) 工程: (c1) 工程で得られた変性された酸化第二スズ水性ゾルを陰イオン 交換体と接触させることにより、当該ゾル中に存在する陰イオンを除去し、その 後20~300℃で0.1~50時間熟成する工程を追加して変性された酸化第 ニスズコロイド粒子の安定なゾルが得られる。100℃以上の熟成はオートクレ ーブを用いて行うことが出来る。このゾルは、4~50 nmの粒子径を有する酸 化第二スズコロイド粒子(A)を核としてその表面が、0.02~4.00のM /Sb2〇5のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミ ン含有Sb2O5コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物 (B1) で被覆され、且つ(B1)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づ いて0.01~0.50の割合であり、そして4.5~60nmの粒子径を有す る変性された酸化第二スズ粒子を含有するゾルである。

[0054]

また、本願発明のコーティング組成物の(T1)成分では核に酸化第二スズと 酸化ジルコニウム複合体コロイド粒子を用いる場合は、(a2)工程:4~50 nmの粒子径と0.5~50重量%のSnO2濃度を有する酸化第二スズ水性ゾ ルと、ZrO₂に換算してO.5~50重量%濃度のオキシジルコニウム塩の水 溶液とを、 ZrO_2/SnO_2 として $0.05\sim0.50$ の重量比に混合し、得 られた混合液を $60\sim100$ Cで、 $0.1\sim50$ 時間加熱することにより、 $4\sim$ 50 nmの粒子径を有する酸化第二スズ-酸化ジルコニウム複合体水性ゾルを調 整する工程、(b2)工程:(a2)工程で得られた酸化第二スズー酸化ジルコ ニウム複合体水性ゾルと、 $0.02\sim4.00$ の M/Sb_2O_5 のモル比(ただ しMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミン含有Sb2O5コロイド粒 子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物を含有する水性媒体とを、その金属酸 化物に換算したSb₂O₅/(SnO₂+ZrO₂)の重量割合で0.01~0 . 50に混合する工程、(c2)工程: (b2)工程で得られた水性媒体を20 ~300℃で0.1~50時間熟成する工程、及び(d2)工程:(c2)工程 で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルを陰イオ ン交換体と接触させ、その後20~300℃で0.1~50時間熟成して変成さ れた酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体コロイド粒子の安定なゾルが得られ る。100℃以上の熟成はオートクレーブを用いて行うことが出来る。このゾル は、酸化物が重量に基づいてZrO₂:SnO₂としてO. O5:I~O. S0 :1の割合と4~50nmの粒子径を有する酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウ ム粒子との複合体コロイド粒子(A)を核としてその表面が、0.02~4.0 0のM/S b 2 O 5 のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキ ルアミン含有Sb2〇5コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)で被覆され、且つ(B1)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比 に基づいて0.01~0.50の割合であり、そして4.5~60nmの粒子径 を有する変性された酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体コロイ ド粒子を含有するゾルである。

[0055]



即ち、本願発明のコーティング組成物の(T1)成分では核にオートクレーブ処 理された酸化第二スズゾルを用いる方法では、(a3)工程:100~300℃ の温度で水熱処理され、且つ4~50nmの粒子径と0.5~50重量%のSn O 2 濃度を有する酸化第二スズ水性ゾルを調整する工程、(b3)工程:上記(a3) 工程で得られた酸化第二スズ水性ゾルと、0.02~4.00のM/Sb $2O_5$ のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミン含有 Sb2〇5コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物を含有する水性 媒体とを、その金属酸化物に換算したSb2O5/SnO2の重量割合で0.0 1~0.50に混合する工程、(c3)工程:(b3)工程で得られた水性媒体 を20~300℃で0.1~50時間熟成する工程から変性された酸化第二スズ 水性ゾルが得られる。この(c3)工程で得られたゾルは、(a3)工程の酸化 第二スズゾルがアニオンを含有している場合には(d3)工程を追加することが 出来る。即ち、(d3)工程:(c3)工程で得られた変性された酸化第二スズ 水性ゾルを陰イオン交換体と接触させることにより、当該ゾル中に存在する陰イ オンを除去し、その後20~300℃で0.1~50時間熟成する工程を追加し て変性された酸化第二スズコロイド粒子の安定なゾルが得られる。100℃以上 の熟成はオートクレーブを用いて行うことが出来る。このゾルは、4~50nm の粒子径を有する酸化第二スズコロイド粒子(A)を核としてその表面が、0. 02~4.00のM/Sb₂O₅のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を 有するアルキルアミン含有Sb2〇5コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれ らの混合物(B 1)で被覆され、且つ(B 1)/(A) の重量比がそれら金属酸 化物の重量比に基づいて 0.01~0.50の割合であり、そして 4.5~60 nmの粒子径を有する変性された酸化第二スズ粒子を含有するゾルである。

[0056]

また、本願発明のコーティング組成物の(T1)成分では核にオートクレーブ 処理された酸化第二スズゾルと、酸化ジルコニウムとの複合体粒子からなる水性 ゾルを用いる方法では、(a4)工程:100~300℃の温度で水熱処理され 、且つ4~50nmの粒子径と0.5~50重量%のSnO2濃度を有する酸化

第二スズ水性ゾルと、ZrO₂に換算してO. $5\sim5$ 0重量%濃度のオキシジル コニウム塩の水溶液とを、ZrO $_2$ /SnO $_2$ として0.05 \sim 0.50の重量 比に混合し、得られた混合液を $60\sim100$ ℃で、 $0.1\sim50$ 時間加熱するこ とにより、4~50 nmの粒子径を有する酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合 体水性ゾルを調整する工程、(b4)工程:(a4)工程で得られた酸化第二ス ズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルと、0.02~4.00のM/Sb2O5 のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミン含有S b 2O 5 コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物を含有する水性媒体と を、その金属酸化物に換算したSb2O5/(SnO2+ZrO2)の重量割合 で0.01~0.50に混合する工程、(c4)工程:(b4)工程で得られた 水性媒体を20~300℃で0.1~50時間熟成する工程、及び(d4)工程 : (c4) 工程で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水 性ゾルを陰イオン交換体と接触させ、その後20~300℃で0.1~50時間 熟成して変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体コロイド粒子の安定 なゾルが得られる。100℃以上の熟成はオートクレーブを用いて行うことが出 来る。このゾルは、酸化物が重量に基づいて2 r O 2 : S n O 2 として0.05 :1~0.50:1の割合と4~50nmの粒子径を有する酸化第二スズ粒子と 酸化ジルコニウム粒子との複合体コロイド粒子(A)を核としてその表面が、0 . 02~4.00のM/Sb₂O₅のモル比(ただしMはアミン分子を示す。) を有するアルキルアミン含有Sb2〇5コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそ れらの混合物(B 1)で被覆され、且つ(B 1)/(A)の重量比がそれら金属 酸化物の重量比に基づいて0.01~0.50の割合であり、そして4.5~6 0 nmの粒子径を有する変性された酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子と の複合体コロイド粒子を含有するゾルである。

[0057]

本願発明のコーティング組成物の(T 2)成分では核に酸化第二スズを用いる場合は、(a 5)工程:4~50 n m の粒子径を有する酸化第二スズのコロイド粒子をS n O 2 として1~50重量%の濃度に含有する酸化第二スズ水性ゾルを調整する工程、(b 5)工程:上記(a 5)工程で得られた酸化第二スズ水性ゾ

ルと、0.55~55のSiO2/Sb2O5のモル比を有する五酸化アンチモ ンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物を含有す る水性媒体とを、その金属酸化物に換算した(Sb2〇5+Si〇2)/SnO 2の重量割合で0.01~0.50に混合する工程、(c5)工程:(b5)工 程で得られた水性媒体を20~300℃で、0.1~50時間熟成する工程、か ら変性された酸化第二スズコロイド粒子の安定なゾルが得られる。この (c5) 工程で得られたゾルは、(a5)工程の酸化第二スズゾルがアニオンを含有して いる場合には(d5)工程を追加することが出来る。即ち、(d5)工程:(c 5) 工程で得られた変性された酸化第二スズ水性ゾルを陰イオン交換体と接触さ せることにより、当該ゾル中に存在する陰イオンを除去し、その後20~300 ℃で0.1~50時間熟成する工程を追加して変性された酸化第二スズコロイド 粒子の安定なゾルが得られる。100℃以上の熟成はオートクレーブを用いて行 うことが出来る。このゾルは、4~50 nmの粒子径を有する酸化第二スズコロ イド粒子(A)を核としてその表面が、0.55~55のSiO2/Sb2O5 のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子及びそのオリゴ マー(B2)で被覆され、且つ(B2)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の 重量比に基づいて0.01~0.50の割合であり、そして4.5~60nmの 粒子径を有する変性された酸化第二スズ粒子を含有するゾルである。

[0058]

また、本願発明のコーティング組成物の(T2)成分では核に酸化第二スズと酸化ジルコニウム複合体コロイド粒子を用いる場合は、(a6)工程: $4\sim50$ nmの粒子径と $0.5\sim50$ 重量%の SnO_2 濃度を有する酸化第二スズ水性ゾルと、 ZrO_2 に換算して $0.5\sim50$ 重量%濃度のオキシジルコニウム塩の水溶液とを、 ZrO_2 / SnO_2 として $0.05\sim0.50$ の重量比に混合し、得られた混合液を $60\sim100$ $\mathbb C$ $\mathbb C$

らの混合物を含有する水性媒体とを、その金属酸化物に換算した(Sb₂O₅+ $SiO_2)$ / (SnO_2+ZrO_2) の重量割合で0.01~0.50に混合す る工程、(c6)工程:(b6)工程で得られた水性媒体を20~300℃で0 . 1~50時間熟成する工程、及び(d6)工程:(c6)工程で得られた変性 された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルを陰イオン交換体と接触 させ、その後20~300℃で0.1~50時間熟成して変成された酸化第二ス ズー酸化ジルコニウム複合体コロイド粒子の安定なゾルが得られる。100℃以 上の熟成はオートクレーブを用いて行うことが出来る。このゾルは、酸化物が重 量に基づいてZrO2:SnO2として0.05:1~0.50:1の割合と4 ~50 nmの粒子径を有する酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合 体コロイド粒子(A)を核としてその表面が、0.55~55のSiO2/Sb 205のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオ リゴマー、又はそれらの混合物(B2)で被覆され、且つ(B2)/(A)の重 量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて0.01~0.50の割合であり、 そして4.5~60 nmの粒子径を有する変性された酸化第二スズ粒子と酸化ジ ルコニウム粒子との複合体コロイド粒子を含有するゾルである。

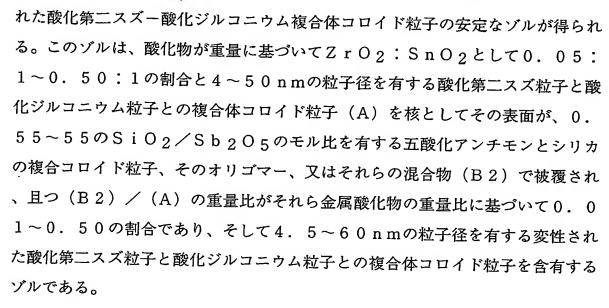
[0059]

上記の製造方法はオートクレーブを用いて加圧下で行うことも出来る。即ち、本願発明のコーティング組成物の(T2)成分では核にオートクレーブ処理された酸化第二スズゾルを用いる方法では、(a7)工程: $100 \sim 300$ の温度で水熱処理され、且 $04 \sim 50$ n mの粒子径と $0.5 \sim 50$ 重量%のS n 02 濃度を有する酸化第二スズ水性ゾルを調整する工程、(b7)工程:上記(a7)工程で得られた酸化第二スズ水性ゾルと、 $0.55 \sim 55$ のSi02 / Sb205 のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物を含有する水性媒体とを、その金属酸化物に換算した(Sb205+Si02)/Sn02の重量割合で $0.01 \sim 0.50$ に混合する工程、(c7)工程:(b7) 工程で得られた水性媒体を $20 \sim 300$ $\mathbb C$ で $0.1 \sim 50$ 時間熟成する工程から変性された酸化第二スズ水性ゾルが得られる。この(c7) 工程で得られたゾルは、(a7) 工程の酸化第二スズゾルが

アニオンを含有している場合には(d 7)工程を追加することが出来る。即ち、(d 7)工程:(c 7)工程で得られた変性された酸化第二スズ水性ゾルを陰イオン交換体と接触させることにより、当該ゾル中に存在する陰イオンを除去し、その後 2 0~3 0 0 $\mathbb C$ で 0.1~5 0 時間熟成する工程を追加して変性された酸化第二スズコロイド粒子の安定なゾルが得られる。このゾルは、4~5 0 n mの粒子径を有する酸化第二スズコロイド粒子(A)を核としてその表面が、0.5 5~5 5 の S i O 2 / S b 2 O 5 のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B 2)で被覆され、且つ(B 2) / (A) の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて 0.0 1~0.5 0 の割合であり、そして 4.5~6 0 n m の粒子径を有する変性された酸化第二スズ粒子を含有するゾルである。

[0060]

また、本願発明のコーティング組成物の(T2)成分では核にオートクレーブ 処理された酸化第二スズゾルと、酸化ジルコニウムとの複合体粒子からなる水性 ゾルを用いる方法では、(a 8)工程:1 0 0 ~ 3 0 0 ℃の温度で水熱処理され 、且つ4~50mmの粒子径と0.5~50重量%のSnO2濃度を有する酸化 第二スズ水性ゾルと、ΖrO2に換算して0.5~50重量%濃度のオキシジル ・コニウム塩の水溶液とを、ZrO2/SnO2として0.05~0.50の重量 比に混合し、得られた混合液を60~100℃で、0.1~50時間加熱するこ とにより、4~50 nmの粒子径を有する酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合 体水性ゾルを調整する工程、(b8)工程:(a8)工程で得られた酸化第二ス ズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルと、0.55~55のSiO2/Sb2O 5のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴ マー、又はそれらの混合物を含有する水性媒体とを、その金属酸化物に換算した (Sb₂O₅+SiO₂)/(SnO₂+ZrO₂)の重量割合で0.01~0 . 50に混合する工程、(c8)工程:(b8)工程で得られた水性媒体を20 ~300℃で0.1~50時間熟成する工程、及び(d8)工程:(c8)工程 で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルを陰イオ ン交換体と接触させ、その後20~300℃で0.1~50時間熟成して変成さ



[0061]

本願発明のコーティング組成物に用いるゾルを得る製造方法は、核に用いる粒子が酸化第二スズである場合と、酸化第二スズと酸化ジルコニウム複合体ゾルを用いる場合が有る。前者はルチル型の結晶構造を有し、また、それらゾルをコーティング組成物として基材に塗布し焼成したものは高い屈折率(塗膜から算出した屈折率が1.7~1.8)及び優れた透明性を有する。また、後者は、前者の性能に加え、酸化ジルコニウムを複合化することで優れた耐候(光)性能を有する。

[0062]

また、上記のそれぞれのゾルは酸化第二スズをオートクレーブ処理しない場合と、オートクレーブ処理する場合がある。後者は、前者の優れた性能を有しつつ、それらゾルをコーティング組成物として基材に塗布し焼成した塗膜は高い屈折率(塗膜から算出した屈折率が1.8~1.9)を有する。

[0063]

上記の変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子は、電子顕微鏡によって観察することができ、ほぼ4. $5\sim60$ n mの粒子径を有する。上記混合によって得られたゾルはp Hがほぼ $1\sim9$ を有しているが、改質のために用いたオキシジルコニウム塩に由来するC1-、NO3-、 CH_3COO- などのアニオンを多く含有しているために、コロイド粒子はミクロ凝集を起こして

おり、ゾルの透明性が低くなっている。

[0064]

上記混合によって得られたゾル中のアニオンを (d) 工程の陰イオンを除去することにより、pH3~11.5で、透明性の良い、安定な変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子のゾルを得ることができる。

[0065]

(d) 工程の陰イオン除去は上記混合によって得られたゾルを水酸基型陰イオン交換樹脂で100℃以下、好ましくは室温(20℃)~60℃位の温度で処理することにより得られる。水酸基型陰イオン交換樹脂は市販品を用いることができるが、アンバーライト410のような強塩基型のものが好ましい。

[0066]

(d) 工程の水酸基型陰イオン交換樹脂による処理は、(c)工程での混合によって得られたゾルの金属酸化物濃度が1~10重量%で行うのが特に好ましい

[0067]

水熱処理(オートクレーブ処理)を施さない酸化第二スズゾルを原料に用いる $(a1\sim d1)$ の製造方法、 $(a2\sim d2)$ の製造方法、 $(a5\sim d5)$ の製造方法及び $(d6\sim d6)$ の製造方法では、それらの (c) 工程で $20\sim 100$ の温度で $0.1\sim 200$ 時間の熟成を行う事もできるが、 $100\sim 300$ での水熱処理を $0.1\sim 200$ 時間施すことも可能である。

また、水熱処理(オートクレーブ処理)を施した酸化第二スズゾルを原料に用いる($a3\sim d3$)の製造方法、($a4\sim d4$)の製造方法、($a7\sim d7$)の製造方法及び($a8\sim d8$)の製造方法では、それらの(c)工程で $20\sim 100$ $\mathbb C$ の温度で $0.1\sim 200$ 時間の熟成を行う事もできるが、 $100\sim 300$ $\mathbb C$ の水熱処理を $0.1\sim 200$ 時間施すことも可能である。

[0068]

本発明に用いる変性された酸化第二スズ水性ゾル、及び変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウムの好ましい水性複合ゾルは、pH1.5~11.5を有し、このpHが11.5を越えると、変性された酸化第二スズコロイド、及び変性

された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子を覆っているSb₂O₅ コロイドが液中に溶解し易い。更に変性された酸化第二スズコロイド、及び変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合コロイド粒子のゾル中の全金属酸化物の合計濃度が60重量%を越えるときにも、このようなゾルは不安定となり易い。工業製品として好ましい濃度は10~50重量%程度である。

[0069]

本発明のコーティング組成物に用いる変性金属酸化物ゾルは、本願発明の目的が達成される限り、他の任意の成分を含有することができる。特にオキシカルボン酸類を全金属酸化物の合計量に対し約30重量%以下に含有させると分散性等の性能が更に改良されたコロイドが得られる。

[0070]

本願発明の変性金属酸化物ゾルにシランカップリング剤又はそれらの加水分解物を混合しコーティング組成物とする場合、シランカップリング剤又はそれらの加水分解物のp Hが弱酸性であるため、オキシカルボン酸を本願発明の変性金属酸化物ゾルに添加し、p Hをあらかじめ下げることもできる。その場合の変性金属酸化物ゾルのp Hは約4~6である。それによって、コーティング組成物中で変性金属酸化物粒子とシランカップリング成分の相性が向上し、コーティング特性やコーティング組成物の保存安定性が向上する。

[0071]

用いられるオキシカルボン酸の例としては、乳酸、酒石酸、クエン酸、グルコン酸、リンゴ酸、グリコール酸等が挙げられる。

[0072]

また、アルカリ成分を含有する事ができ、例えば、Li、Na、K、Rb、Cs s 等のアルカリ金属水酸化物、NH4、x チルアミン、トリエチルアミン、イソプロピルアミン、n ープロピルアミン等のアルキルアミン;ベンジルアミン等のアラルキルアミン;ピペリジン等の脂環式アミン;モノエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルカノールアミンである。これらは2種以上を混合して含有することができる。また上記の酸性成分と併用することができる。これらを全金属酸化物の合計量に対し約30重量%以下に含有させることができる。

[0073]

[0074]

上記混合によって得られた変性された金属酸化物コロイドが水性ゾルであるときは、この水性ゾルの水媒体を親水性有機溶媒で置換することによりオルガノゾルが得られる。この置換は、蒸留法、限外濾過法等通常の方法により行うことができる。この親水性有機溶媒の例としてはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール等の低級アルコール;ジメチルホルムアミド、N,N、ージメチルアセトアミド等の直鎖アミド類;Nーメチルー2ーピロリドン等の環状アミド類;エチルセロソルブ、エチレングリコール等のグリコール酸類等が挙げられる。

[0075]

本発明のコーティング組成物は、(S)成分100重量部に対して、(T1)成分又は(T2)成分を $1\sim500$ 重量部の割合で配合させるものである。即ち、(S)成分:有機ケイ素化合物100重量部に対して、(T1)成分:酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいて $2rO_2:SnO_2$ として $0:1\sim0.50:1$ の割合と $4\sim50$ nmの粒子径を有するコロイド粒子(A)を核としてその表面が、 $0.02\sim4.00$ のM/Sb $2O_5$ のモル比(ただしMはアミン分子を示す。)を有するアルキルアミン含有Sb $2O_5$ コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)で被覆され、且つ(B1)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて $0.01\sim0.50$

て4.5~60nmの粒子径を有する変性された金属酸化物粒子を1~500重量部を含有する事が適切である。変性された金属酸化物ゾルが、1重量部未満では硬化膜の屈折率が低くなり、基材への応用範囲が著しく限定される。また、500重量部を越えると硬化膜と基板との間にクラック等が生じやすくなり、さらに透明性の低下をきたす可能性が大きくなるためである。

[0076]

本発明のコーティング組成物は、(S)成分100重量部に対して、(T1)成分又は(T2)成分を $1\sim500$ 重量部の割合で配合させるものである。即ち、(S)成分:有機ケイ素化合物100重量部に対して、(T2)成分:酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいて $2rO_2:SnO_2$ として $0:1\sim0.50:1$ の割合と $4\sim50$ nmの粒子径を有するコロイド粒子(A)を核として、その表面が $0.55\sim55$ の SiO_2/Sb_2O_5 のモル比を有する五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)で被覆され、且つ(B2)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて $0.01\sim0.50$ の割合であり、そして $4.5\sim60$ nmの粒子径を有する変性された金属酸化物粒子を、 $1\sim500$ 重量部を含有する事が適切である。変性された金属酸化物がルが、1重量部未満では硬化膜の屈折率が低くなり、基材への応用範囲が著しく限定される。また、500重量部を越えると硬化膜と基板との間にクラック等が生じやすくなり、さらに透明性の低下をきたす可能性が大きくなるためである。

[0077]

本発明のコーティング組成物には、反応を促進するために硬化剤を、種々の基板となるレンズとの屈折率を合わせるために微粒子状金属酸化物を、また、塗布時におけるぬれ性を向上させ、硬化膜の平滑性を向上させる目的で各種の界面活性剤を含有させることができる。さらに、紫外線吸収剤、酸化防止剤等も硬化膜の物性に影響を与えない限り添加することが可能である。

[0078]

前記硬化剤の例としては、アリルアミン、エチルアミン等のアミン類、またル

イス酸やルイス塩基を含む各種酸や塩基、例えば有機カルボン酸、クロム酸、次 亜塩素酸、ほう酸、過塩素酸、臭素酸、亜セレン酸、チオ硫酸、オルトケイ酸、 チオシアン酸、亜硝酸、アルミン酸、炭酸などを有する塩または金属塩、さらに アルミニウム、ジルコニウム、チタニウムを有する金属アルコキシドまたはこれ らの金属キレート化合物があげられる。

[0079]

また、前記微粒子状金属酸化物としては、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化アンチモン、酸化ジルコニウム、酸化ケイ素、酸化セリウムなどの微粒子があげられる。

[0080]

本発明のコーティング組成物は基材状に塗布硬化して硬化膜とすることができる。コーティング組成物の硬化は、熱風乾燥または活性エネルギー線照射によって行い、硬化条件としては、 $70\sim200$ Cの熱風中で行うことがよく、特に好ましくは $90\sim150$ Cが好ましい。なお、活性エネルギー線としては遠赤外線があり、熱による損傷を低く抑えることができる。

[0081]

本発明のコーティング組成物は基材上に塗布硬化して硬化膜とすることができる。そして、本願発明では、更に上記コーティング組成物からなる硬化膜、衝撃吸収膜、及び反射防止膜を積層した膜を表面に有する光学部材を得ることができる。

[0082]

本発明のコーティング組成物よりなる硬化膜を基材上に形成する方法としては、上述したコーティング組成物を基材に塗布する方法があげられる。塗布手段としてはディッピング法、スピン法、スプレー法等通常行われる方法が適用できるが、面積度の面からディッピング法、スピン法が特に好ましい。

[0083]

さらに上述したコーティング組成物を基材に塗布する前に、酸、アルカリ、各種有機溶媒による化学処理、プラズマ、紫外線等による物理的処理、各種洗剤を用いる洗剤処理、さらには、各種樹脂を用いたプライマー処理を用いることによ



って基材と硬化膜との密着性等を向上させることができる。

[0084]

上記プライマー用各種樹脂に屈折率調整材として(T1)成分及び(T2)成分に記載の変性された金属酸化物粒子を添加することも可能である。

[0085]

また、本発明のコーティング組成物からなる、硬化膜の上に設けられる無機酸化物の蒸着膜からなる反射防止膜は、特に限定されず、従来より知られている無機酸化物の蒸着膜からなる単層、多層の反射防止膜を使用できる。その反射防止膜の例としては、例えば特開平2-262104号公報、特開昭56-116003号公報に開示されている反射防止膜などがあげられる。

[0086]

衝撃吸収膜は耐衝撃性を向上させる。この衝撃吸収膜はポリアクリル酸系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリビニールアルコール系樹脂等で構成される。

[0087]

また、本発明のコーティング組成物よりなる硬化膜は高屈折率膜として反射膜に使用でき、さらに、防曇、フォトクロミック、防汚等の機能成分を加えることにより、多機能膜として使用することもできる。

[0088]

本発明のコーティング組成物よりなる硬化膜を有する光学部材は、眼鏡レンズのほか、カメラ用レンズ、自動車の窓ガラス、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどに付設する光学フィルターなどに使用することができる。

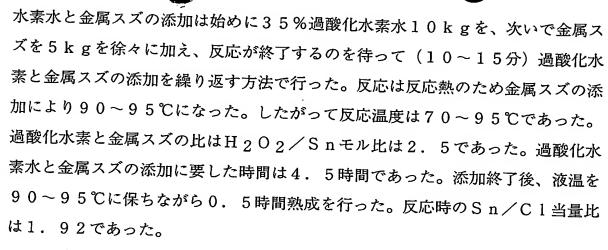
[0089]

【実施例】

核ゾルの調整

A-1-1 酸化第二スズゾルの製造

35%塩酸41kgと純水110kgを0.5m3のGL反応槽にとり、攪拌しながらこれを70℃まで加温した後、冷却しながら35%過酸化水素水185kgと金属スズ粉末(山石金属製、AT-SnNO200N、SnO2として99.7%を含有する。)90kgの添加を交互に18回分割して行った。過酸化



[0090]

熟成終了後、攪拌を止め冷却し、一晩静置した。静置により、酸化スズコロイド凝集体は沈降し、上澄み層と沈降層に2層分離した。上澄み液は透明でほとんどコロイド色を呈していなかった。上澄み液を傾斜法にて除去した。上澄み液の重量は205kgであった。残った酸化スズコロイド凝集体スラリーに水125kgを添加し、30℃で4時間攪拌することにより酸化スズコロイド凝集体は解膠し、酸化スズゾルとなった。

[0091]

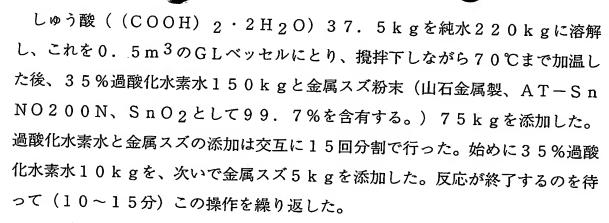
得られた酸化スズゾルは340kgであった。このゾルは淡黄色な透明性のあるゾルであった。酸化スズコロイドの粒子径は電子顕微鏡では10nm以下であった。なお、室温1年以上放置しても安定であった。

[0092]

この淡黄色の酸化第二スズゾル322kgを水2118kgに分散させた後、これにイソプロピルアミン2.42kgを加え、80~85 $\mathbb C$ で3時間加熱熟成を行った。冷却後、この液を水酸基型陰イオン交換樹脂充填のカラムに通すことにより、アルカリ性の酸化第二水性ゾル2175kgを得た。このゾルは、安定であり、コロイド色を呈しているが、透明性が非常に高く、比重1.032、pH10.01、SnO2含量4.14重量%、イソプロピルアミン含量0.11重量%であった。

[0093]

A-1-2 酸化第二スズゾルの製造



[0094]

添加に要した時間は2.5時間で添加終了後、液温を90℃に保ちながら1時間加熱し反応を終了させた。過酸化水素と金属スズの比は H_2O_2/S nモル比は2.44であった。得られた酸化スズゾルの収量は352kgで比重が1.22、pH1.49、 SnO_2 は26.1重量%、仕込みからのしゅう酸濃度7.6重量%、(COOH)2/SnO2モル比は0.47であった。得られたゾルはチクソ性を有するが塩酸水溶液を使用したときよりチクソ性が小さいものであった。

[0095]

酸化スズコロイドの粒子径は電子顕微鏡では $10\sim15$ nmで球状の分散性の良い粒子であった。このゾルは放置によりやや増粘傾向を示したが、室温6 τ 月放置ではゲル化はみとめられず安定であった。

[0096]

この淡黄色の酸化第二スズゾル 230 k g を水 1100 k g に分散させた後、これにイソプロピルアミン 3.0 k g を加え、ついで、この液を水酸基型陰イオン交換樹脂充填のカラムに通すことにより、アルカリ性とした後、このゾルを 9 0 ∞ で加熱熟成し、再度陰イオン交換樹脂を充填したカラムを通すことでアルカリ性の酸化第二スズ水性ゾルを 1431 k g 得た。得られたゾルは安定で透明性が非常に高く、比重 1.034、p H 11.33、S n 02 含量 4.04 重量%、イソプロピルアミン含量 0.21 重量%の酸化第二スズゾルであった。

A-1-3 オートクレーブ処理による酸化第二スズゾルの製造

A-1-1で得られたアルカリ性の酸化第二スズ水性ゾルを2300gをオー

トクレーブにて140℃で5時間加熱熟成を行った。

A-1-4 オートクレーブ処理による酸化第二スズゾルの製造

A-1-2で得られたアルカリ性酸化第二スズゾルを800 kgをオートクレーブにて140℃で5時間加熱熟成を行った。

B. 被覆物の調製

B-1-1 アルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイドの調整

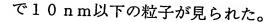
500ミリリットルの4つロフラスコに三酸化アンチモン(広東三国製、Sb203として99.5%を含有する。)を52.6g、純水444gおよびジイソプロピルアミン40.2gを添加し、スターラー攪拌下で70℃に昇温後、35%過酸化水素水を53g徐々に添加した。反応終了後、ガラス濾紙(ADVANTEC製、GA-100)にて濾過した。得られたアルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体は、濃度がSb2O5として9.8重量%、ジイソプロピルアミンとして6.8重量%、ジイソプロピルアミン/Sb2O5のモル比は2.2、透過型電子顕微鏡による観測で10nm以下の粒子が見られた。

B-1-2 アルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイドの調整

100リットルのベッセルに三酸化アンチモン(広東三国製、 Sb_2O_3 として99.5%を含有する。)を12.5 kg、純水66.0 kgおよび水酸化カリウム(KOHとして95%を含有する。)12.5 kgを添加し、攪拌下で、35%過酸化水素を8.4 kg徐々に添加した。得られたアンチモン酸カリウム水溶液は Sb_2O_5 として15.25重量%、水酸化カリウムとして5.36重量%、 K_2O/Sb_2O_5 のモル比は1.0であった。

[0097]

得られたアンチモン酸カリウムの水溶液を2.5重量%に希釈し、水素型陽イオン交換樹脂を充填したカラムに通液した。イオン交換後のアンチモン酸の溶液にジイソプロピルアミンを攪拌下で6.6kg添加し、アルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体を得た。濃度はSb2O5として1.8重量%、ジイソプロピルアミンとして1.2重量%、ジイソプロピルアミン/Sb2O5のモル比は1.69、透過型電子顕微鏡による観測



B-2-1 五酸化アンチモンーシリカ複合コロイドの調整

ケイ酸カリウム水溶液(SiO2として15.4重量%含有)546gを純水542gにて希釈を行った後、攪拌下にアンチモン酸カリウム水溶液(Sb2O5として14.6重量%含有)を混合して1時間攪拌を続け、ケイ酸カリウムとアンチモン酸カリウムの混合水溶液を得た。

[0098]

得られたケイ酸カリウムとアンチモン酸カリウムの混合水溶液を5重量%になるように純水で希釈した後、カチオン型イオン交換樹脂を充填したカラムに通液することで五酸化アンチモンーシリカの複合コロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体を得た。

[0099]

得られた複合コロイドは無色透明であり、pH1.8であり、透過型電子顕微鏡による観測で5nm以下の粒子が見られた。

[0100]

(変性された金属酸化物ゾルの製造例1)

- (a) 工程:粒子径10nm以下、4.14重量%の SnO_2 濃度を有するアルカリ性の酸化第二スズ水性ゾル(A-1-1) を得た。
- (b) 工程:A-1-1で得た水性ゾル1207.7g(SnO_2 として50gを含有する。)にB-1-1で調整したアミン成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体51.0gを攪拌下で添加し、その金属酸化物に換算した(B-1-1)/ (A-1-1) の重量割合で0.1に混合した。
- (c) 工程: (b) 工程で得られた水性媒体を90℃で3時間加熱熟成した。 【0101】

得られた変性された酸化第二スズ水性ゾル(希薄液)を分画分子量 5万の限外 ろ過膜の濾過装置により室温で濃縮し、高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾルを 270 g 得た。このゾルは比重 1.220、p H 7.90、粘度 2.3 c. p.、金属酸化物に換算した濃度は 20.3重量%で安定であった。

[0102]

上記高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾル 246gをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温 30 \mathbb{C} 以下でメタノール 9 リットルを少しずつ加えながら水を留去することにより、水性ゾルの水をメタノールで置換した変性された酸化第二スズメタノールゾル 159gを得た。このゾルは比重 1.092、pH7.70 (水との等重量混合物)、粘度 2.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.

[0103]

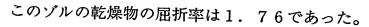
(変性された金属酸化物ゾルの製造例2)

金属酸化物に換算した (B) / (A) の重量割合が 0.1 に混合される様に、実施例 1 のB-1-1 成分のアルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体 5 1 g ε 、B-1-2 成分のアルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体 2 7 7 8 g に変更した以外は実施例 1 と同様に行った。

[0104]

得られた変性された高濃度の酸化第二スズ水性ゾルは比重1.218、pH8.80、粘度2.8c.p.、金属酸化物に換算した濃度は20.4重量%で安定であった。

上記の高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾル 245gをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温 30 \mathbb{C} 以下でメタノール 10 リットルを少しずつ加えながら水を留去することにより、水性ゾルの水をメタノールで置換した変性された酸化第二スズメタノールゾル 162gを得た。このゾルは比重 1.093、pH8.34(水との等重量混合物)、粘度 1.8 c.p.、金属酸化物に換算した濃度は 30.5 重量%、水分 0.81 重量%、電子顕微鏡観察による粒子径は 5 ~ 15 n m であった。このゾルはコロイド色を呈し、透明性が高く、室温で 3 カ月放置後も沈降物の生成、白濁、増粘等の異常は認められず安定であった。また



[0105]

(変性された金属酸化物ゾルの製造例3)

金属酸化物に換算した(B) / (A) の重量割合が 0.1 に混合される様に、実施例 1 の A-1-1 成分の酸化第二スズコロイドを A-1-3 成分の酸化第二スズコロイド 1207.7 gに、B-1-1 成分のアルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体を、B-1-2 成分のアルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体を、1-2 成分のアルカリ成分含有五酸化アンチモンコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体 1-2 不 1-2 以外は実施例 1-2 に変更した以外は実施例 1-2 に行った。

[0106]

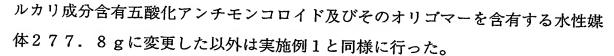
得られた変性された高濃度の酸化第二スズ水性ゾルは比重 1.220、pH8 .51、粘度 2.4 c.p.、金属酸化物に換算した濃度は 21.2 重量%で安定であった。

[0107]

上記の高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾル236gをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温30℃以下でメタノール8リットルを少しずつ加えながら水を留去することにより、水性ゾルの水をメタノールで置換した変性された酸化第二スズメタノールゾル160gを得た。このゾルは比重1.092、pH8.0(水との等重量混合物)、粘度1.2 c.p.、金属酸化物に換算した濃度は30.5重量%、水分0.75量%、電子顕微鏡観察による粒子径は5~15 nmであった。このゾルはコロイド色を呈し、透明性が高く、室温で3カ月放置後も沈降物の生成、白濁、増粘等の異常は認められず安定であった。またこのゾルの乾燥物の屈折率は1.87であった。

[0108]

(変性された金属酸化物ゾルの製造例4)



[0109]

得られた変性された高濃度の酸化第二スズ水性ゾルは比重 1.226、 pH 7.92、粘度 3.1c. p.、金属酸化物に換算した濃度は 22.0 重量%で安定であった。

[0110]

上記の高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾル 227gをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温 30 で以下でメタノール 9 リットルを少しずつ加えながら水を留去することにより、水性ゾルの水をメタノールで置換した変性された酸化第二スズメタノールゾル 160g を得た。このゾルは比重 1.084、pH8.0(水との等重量混合物)、粘度 <math>1.1cp、金属酸化物に換算した濃度は 30.5 重量%、水分 0.68 重量%、電子顕微鏡観察による粒子径は $5\sim15$ nmであった。このゾルはコロイド色を呈し、透明性が高く、室温で 3 カ月放置後も沈降物の生成、白濁、増粘等の異常は認められず安定であった。またこのゾルの乾燥物の屈折率は 1.92 であった。

[0111]

(変性された金属酸化物ゾルの製造例5)

(a) 工程: オキシ塩化ジルコニウム($ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$)を純水で溶解したオキシ塩化ジルコニウム水溶液(ZrO_2 に換算して1.68重量%を含有する。)9.16kg(ZrO_2 に換算して1.62kgを含有する。)に純水を攪拌下に500kg添加、さらに35%塩酸0.40kg添加し、ついでA-1-2で作成したアルカリ性酸化第二スズ水性ゾルを270kg(SnO_2 として10.8kgを含有する。)添加し、攪拌を10分間続行した。混合液は ZrO_2/SnO_2 重量比0.15、でコロイド色を呈する透明性の良好なゾルであった。調製した混合液を攪拌下に、95℃で5時間加熱処理を行い、酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体ゾルを779.2kgを得た。このゾルは SnO_2 として1.38重量%、 ZrO_2 として0.21重量%、 SnO_2+ZrO_2 として1.59重量%であった。

- (b) 工程:B-1-2で得られたアミン含有五酸化アンチモンのコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体 6.8.83 kg(S b 2 O 5 に換算して 1.24 kgを含有する。)に、攪拌下に(a)工程で得られた酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体ゾル 7.79.2 kgを、S b 2 O 5 / (S n O 2 + Z r O 2) = 0.1 の割合で徐々に添加混合した。
- (c) 工程: (b) 工程で得られた水性媒体を20~30℃で1時間の攪拌を行った。
- (d) 工程: (c) 工程で得られた混合ゾル様スラリーを水酸基型陰イオン交換 樹脂が充填されたカラムに通液することにより、ゾル中に含まれる陰イオン (C 1^-) を除去した。ついで $90\sim95$ \mathbb{C} で $2\sim3$ 時間加熱熟成することで変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体ゾルを得たこのゾルは比重 1.01 1、粘度 2.9 c.p.、<math>p H 10.5 8 で透明性の良好なゾルであった。

[0112]

得られた変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾル(希薄液)を分画分子量10万の限外ろ過膜のろ過装置により濃縮し、高濃度の変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体の水性ゾルを64.7kgを得た。このゾルは比重1.233、粘度4.8c.p.、pH9.75、全金属酸化物濃度22.1重量%で安定であった。

[0113]

、このゾルの屈折率は1.87であった。

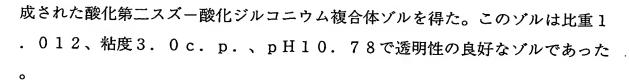
[0114]

(変性された金属酸化物ゾルの製造例6)

- (a) 工程:オキシ塩化ジルコニウム($ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$)を純水で溶解したオキシ塩化ジルコニウム水溶液(ZrO_2 に換算して1.7.68重量%を含有する。)1.3.6kg(ZrO_2 に換算して2.4kgを含有する。)に純水を攪拌下で5.00kg添加し、更に3.5%塩酸0.59kg添加し、ついでA-1-4で作成したアルカリ性酸化第二スズ水性ゾルを3.96kg(SnO_2 として1.6.0kgを含有する。)添加し、攪拌を1.0分間続行した。混合液は ZrO_2/SnO_2 重量比は0.15、pH1.72でコロイド色を呈する透明性の良好なゾルであった。調製した混合液を攪拌下に、9.5℃で5時間加熱処理を行い、酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体ゾル9.10.2kgを得た。このゾルは SnO_2 として1.75重量%、 ZrO_2 として0.26重量%、 SnO_2+ZrO_2 として2.01重量%であった。
- (b) 工程:B-1-2で得られたアミン含有五酸化アンチモンのコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体102kg (Sb_2O_5 として1.84kg) を、攪拌下に(a) 工程で得られた酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体ゾル910.2kgを Sb_2O_5 /(SnO_2+ZrO_2)の重量比として0.1の割合で徐々に添加混合した。
- (c)工程:(b)工程で得られた水性媒体を $20\sim30$ \mathbb{C} で、1 時間攪拌を行った。
- (d) 工程: (c) 工程で得られた混合ゾル様スラリーを水酸基型陰イオン交換 樹脂が充填されたカラムに通液することにより、ゾル中に含まれる陰イオン (C 1^-) を除去した。ついで $90\sim95$ で $2\sim3$ 時間加熱熟成することで得られる変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体ゾルを得た。

[0115]

(c)工程で得られた混合ゾル様スラリーを、(d)工程で水酸基型陰イオン 交換樹脂が充填されたカラムに通液することにより、ゾル中に含まれる陰イオン (C I^-)を除去した。ついで $9.0 \sim 9.5$ \mathbb{C} で $2 \sim 3$ 時間加熱熟成することで変



[0116]

得られた変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾル(希薄液)を分画分子量10万の限外ろ過膜のろ過装置により濃縮し、高濃度の変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルを69.5kgを得た。このゾルは比重1.284、粘度5.0c.p.、pH10.19、全金属酸化物濃度26.1重量%で安定であった。

[0117]

上記高濃度の変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾル50 kgをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温30℃以下でメタノール12 55 kgを徐々に加えながら水を留去することにより水性ゾルをメタノールで置換した変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体メタノールゾル36.9 kgを得た。このゾルをろ過、濃度調整することで得られた変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体メタノールゾルは電子顕微鏡観察による粒子径は13 nmであり、比重1.086、粘度4.2 c.p.、pH8.92 (水との等重量混合物)、金属酸化物に換算した濃度は30.3重量%、水分0.33 重量%であった。このゾルはコロイド色を呈し、透明性が高く、室温で3ヶ月放置後も沈降物の生成、白濁、増粘等の異常は認められず安定であった。また、このゾルの屈折率は1.92であった。

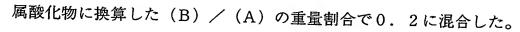
[0118]

(変性された金属酸化物ゾルの製造例7)

(a)工程:A-1-2で得た酸性の水性ゾルを191.6g(SnO_2 として50g含有)を純水にて8wt%に希釈した。

[0119]

(b)工程:B-2-1で五酸化アンチモンーシリカの複合コロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体 500g ($Sb_2O_5+SiO_2$ として 10g含有)に、(a)工程で得られた酸化第二スズ水性ゾルを攪拌下で添加し、その金



[0120]

(c)工程:(b)工程で得られた水性媒体を90~95℃で2時間加熱熟成した。

[0121]

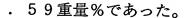
得られた変性された酸化第二スズ水性ゾル(希薄液)を分画分子量5万の限外 ろ過膜の濾過装置により室温で濃縮し、高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾ ルを472g得た。このゾルはpH1.87、粘度2.3c.p.、金属酸化物 に換算した濃度は12.7重量%で安定であった。

上記高濃度の変性された酸化第二スズ水性ゾル472gをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温30℃以下でメタノール9リットルを少しずつ加えながら水を留去することにより、水性ゾルの水をメタノールで置換した変性された酸化第二スズメタノールゾル190gを得た。このゾルは比重1.091、pH2.06(水との等重量混合物)、粘度1.6 c.p.、金属酸化物に換算した濃度は30.3重量%、透過率68%、水分0.9重量%,電子顕微鏡観察による粒子径は10~15 nmであった。このゾルはコロイド色を呈し、透明性が高く、室温で3カ月放置後も沈降物の生成、白濁、増粘等の異常は認められず安定であった。またこのゾルの乾燥物の屈折率は1.8であった。

(変性された金属酸化物ゾルの製造例8)

(a) 工程:オキシ塩化ジルコニウム($ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$)を純水で溶解したオキシ塩化ジルコニウム水溶液(ZrO_2 として17.68%)9.16kg(ZrO_2 として1.62kg)に、純水を攪拌下に500kg添加し、さらに35%塩酸 0.40kg添加し、ついでA-1-2で作成したアルカリ性酸化第二スズ水性ゾルを270kg(SnO_2 として10.8kg)添加し、攪拌を10分続行した。混合液は ZrO_2/SnO_2 重量比0.15、でコロイド色を呈する透明性の良好なゾルであった。

調製した混合液を攪拌下に、95℃で5時間加熱処理を行い、酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体ゾルを779.2 k g を得た。このゾルは SnO_2 として1.38重量%、 ZrO_2 として0.21重量%、 SnO_2+ZrO_2 として1



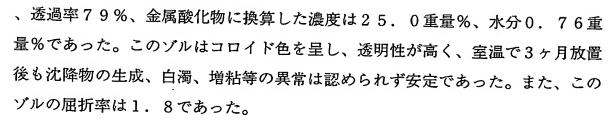
- (b) 工程:B-2-1で得られた五酸化アンチモンーシリカ複合体のコロイド及びそのオリゴマーを含有する水性媒体1050g ($Sb_2O_5+SiO_2$ として10g含有)に、攪拌下に(b) 工程で得られた酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体ゾルを1111g (SnO_2+ZrO_2 として50g含有)を($Sb_2O_5+SiO_2$) / (SnO_2+ZrO_2) 重量比で0.2の割合になる様に徐々に添加混合した。
- (c) 工程: (b) 工程で得られた水性媒体を20~30℃で1時間攪拌を行った。
- (d) 工程: (c) 工程で得られた混合ゾル様スラリーを水酸基型陰イオン交換 樹脂が充填されたカラムに通液することにより、ゾル中に含まれる陰イオン (C 1^-) を除去した。ついで $90\sim95$ で $2\sim3$ 時間加熱熟成することで変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体ゾルを得たこのゾルは、pH8.00 で透明性の良好なゾルであった。

[0122]

得られた変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾル (希薄液)を

陽イオン交換交換樹脂が充填されたカラムおよび陰イオン交換樹脂が充填されたカラムに連続で通液した後、分画分子量5万の限外ろ過膜のろ過装置により濃縮し、高濃度の変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾルを517gを得た。このゾルは、pH3.15、全金属酸化物濃度11.6重量%で安定であった。

上記高濃度の変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体水性ゾル517 gをロータリーエバポレーターにて減圧下、液温30 $\mathbb C$ 以下でメタノール8 Lを徐々に加えながら水を留去することにより水性ゾルをメタノールで置換した変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体メタノールゾル190 gを得た。このゾルをろ過濃度調整することで得られた変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体メタノールゾルは電子顕微鏡観察による粒子径は13 n m であり、比重1.024、粘度2.5 c. p.、pH2.77 (水との等重量混合物)



(変性された金属酸化物ゾルの製造例9)

製造例 5 で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体のメタノールゾル 1. 2 k g に グリコール酸 e 1 8. 1 g 添加、溶解し、一晩静定した。得られたゾルは比重 1. 0 9 0、粘度 2. 9 c. p.、p H 5. 7、全金属酸化物濃度 3 0. 1 重量%で安定であった。

(変性された金属酸化物ゾルの製造例10)

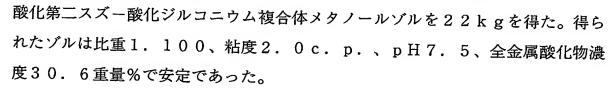
製造例 6 で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体のメタノールゾル 2.18 k g にグリコール酸を 31.5 g 添加、溶解し、一晩静定した。得られたゾルは比重 1.086 、粘度 2.8 c. p.、p H 5.8 、全金属酸化物濃度 30.1 重量%で安定であった。

(変性された金属酸化物ゾルの製造例11)

製造例 5 の(d)工程で得られた高濃度に変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体 3 3. 0 k g に酒石酸 2 3 7 g とジイソプロピルアミン 8 8 g を強攪拌下で徐々に順次加え、1時間攪拌を続行した。得られたゾルをロータリーエバポレーターにて微減圧下、液温 8 0 $\mathbb C$ 以下でメタノールを約 4 0 0 L を徐々に加えながら水を留去することにより水性ゾルをメタノールで置換した変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体メタノールゾルを 2 2 k g を得た。得られたゾルは比重 1 . 1 0 2 、粘度 3 . 1 c. p . p H 8 . 2 、全金属酸化物濃度 3 0 . 7 重量%で安定であった。

(変性された金属酸化物ゾルの製造例12)

製造例 6 の(d)工程で得られた高濃度に変成された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体 2 8. 5 k g に酒石酸 1 4 8 g とジイソプロピルアミン 3 5 g を強攪拌下で徐々に順次加え、1時間攪拌を続行した。得られたゾルをロータリーエバポレーターにて微減圧下、液温 8 0 $\mathbb C$ 以下でメタノールを約 4 0 0 L を徐々に加えながら水を留去することにより水性ゾルをメタノールで置換した変成された



(変性された金属酸化物ゾルの製造例13)

製造例11で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体のメタノールゾル1.3 k g にグリコール酸65.9 g 添加、溶解し、一晩静定した。得られたゾルは比重1.094、粘度1.6 c.p.、pH5.2、全金属酸化物濃度30.3重量%で安定であった。

(変性された金属酸化物ゾルの製造例14)

製造例12で得られた変性された酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合体のメタノールゾル0.76 k g にグリコール酸e 3.9 g 添加、溶解し、一晩静定した。得られたゾルは比重1.094、粘度1.4 c.p.、p H 4.8、全金属酸化物濃度30.4 重量%で安定であった。

[0123]

比較製造例1

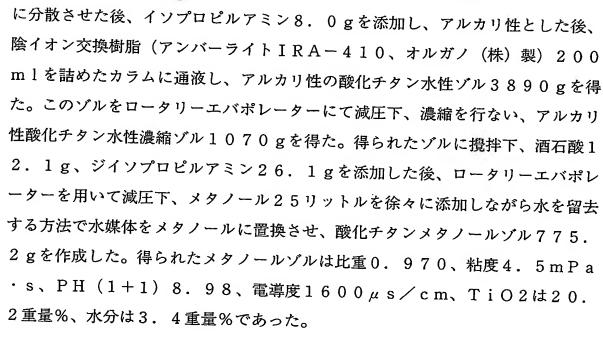
この例では本発明の比較例に用いられる酸化チタンメタノールゾルを調製した

[0124]

四塩化チタン(TiO2として27.2重量%する。C1含有量は32.0重量%である。住友シチックス(株)製)587.5g(TiO2として159.8gを含有する。)と水2608.5gを3Lのジャケット付きガラス製セパラブルフラスコにとり塩化チタン水溶液3196g(TiO2として5.0重量%を含有する。)を作成した。この水溶液に28%アンモニア水50gをガラス製攪拌棒で攪拌しながら添加した後、この水溶液を95℃で10時間加水分解を行い、一次粒子径4~8nmの酸化チタンコロイドの凝集体を得た。

[0125]

この酸化チタンコロイドの凝集体スラリーを5B濾紙を用いて吸引濾過を行い、次いで水約40リットルを用いて注水洗浄し、過剰な電解質を除去し、酸化チタンのウェットケーキ620gを得た。得られたウェットケーキを水2576g



[0126]

(コーティング液の作製)

実施例1

マグネチックスターラーを備えたガラス製の容器に、前述したA成分に該当する γ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン105.3重量部を加え、撹拌しながら0.01規定の塩酸36.8重量部を3時間で滴下した。滴下終了後、0.5時間撹拌を行い、 γ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシランの部分加水分解物を得た。つぎに前述の製造例1で得たアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変性酸化第二スズ複合メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.5重量%を含有する)397.8重量部、ブチルセロソルブ65重量部、更に硬化剤としてアルミニウムアセチルアセトネート4.2重量部を前述した γ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシランの部分加水分解物142.1重量部に加え、十分に撹拌した後、ろ過を行ってコーティング液を作製した。

(硬化膜の形成)

市販の屈折率 nD=1. 59のポリカーボネートの板を用意し、これにスピンコート法で上記のコーティング組成物を塗布し、120 \mathbb{C} で2時間加熱処理をして、塗膜を硬化させた。評価結果を表1に示した。

[0127]



実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変性酸化第二スズ複合メタノールゾルの代わりに製造例2のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変性酸化第二スズ複合メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.5重量%を含有する)397.8重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。評価結果を表1に示した。

[0128]

実施例3

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変性酸化第二スズ複合メタノールゾルの代わりに、製造例3のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変性酸化第二スズ複合メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.5重量%を含有する)397.8重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。評価結果は表1に示した。

[0129]

実施例4

実施例1に用いたA成分に該当するγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランの代わりに、同じA成分に該当するテトラエトキシシラン22.3重量部およびγーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン77.9重量部、硬化剤としてアルミニウムアセチルアセトネート2.6重量部、過塩素酸アンモニウム0.5重量部を用いた以外は製造例1と同様に行った。評価結果を表1に示した

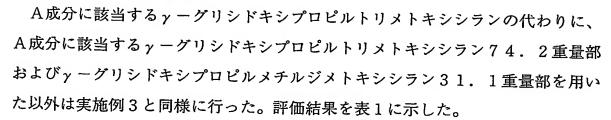
[0130]

実施例 5

A成分に該当する γ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシランの代わりに、A成分に該当する γ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン 7 4. 2 重量部 および γ ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン 3 1. 1 重量部を用いた以外は実施例 2 と同様に行った。評価結果を表 1 に示した。

[0131]

実施例 6



[0132]

実施例7

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例4のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.5重量%を含有する)397.8重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例8

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例5のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.5重量%を含有する)397.8重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例9

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例6のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.4重量%を含有する)399.0重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例10

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例7の五酸化アンチモンーシリカの複合体コロイドで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.3重量%を含有する)400.3重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。



実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例8の五酸化アンチモンーシリカの複合体コロイドで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合メタノールゾル(全金属酸化物に換算して25.0重量%を含有する)485.2 重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例12

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例9のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.1重量%を含有する)403.1重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例13

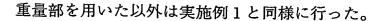
実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例10のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.5重量%を含有する)397.8 重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例14

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例11のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.7重量%を含有する)395.1 重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例15

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例12のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.6重量%を含有する)396.4



実施例16

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例13のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.3重量%を含有する)400.3 重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

実施例17

実施例1に用いた製造例1のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズメタノールゾルの代わりに製造例14のアルキルアミン含有五酸化アンチモンで被覆された変成酸化第二スズー酸化ジルコニウムの複合体メタノールゾル(全金属酸化物に換算して30.4重量%を含有する)399.0 重量部を用いた以外は実施例1と同様に行った。

比較例1

実施例 1 で用いたゾルの代わりに、比較製造例 1 で作製した酸化チタンメタノールゾル(TiO_2 として 20.2 重量%を含有する。)を 643.6 重量部用いた以外はすべて実施例 1 と同様に行った。評価結果を表 1 に示した。

[0133]

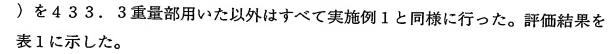
比較例2

実施例1で用いたゾルの代わりに、特開平3-217230号公報に開示されている酸化タングステンー酸化第二スズ複合体微粒子で被覆された酸化スズメタノールゾル(SnO_2+WO_3 として30.0重量%を含有する。)を433.3重量部用いた以外はすべて実施例1と同様に行った。評価結果は表1に示した

[0134]

比較例3

実施例1で用いたゾルの代わりに、特開平10-310429号公報に開示されている酸化チタンー酸化第二スズー酸化ジルコニウム複合酸化物コロイドメタノールゾル($TiO_2+SnO_2+ZrO_2$ として30.0重量%を含有する。



[0135]

比較例4

実施例1で用いたゾルの代わりに、コロイダルシリカ(メタノールゾル、固形分20%、平均粒子径15nm)を650.0重量部用いた以外はすべて実施例1と同様に行った。評価結果は表1に示した。

[0136]

なお、本実施例および比較例で得られた、硬化膜を有する光学部材は、以下に 示す測定方法により諸物性を測定した。

[0137]

(1) 耐擦傷性試験

スチールウール#0000で硬化膜表面を擦って傷の付きにくさを目視で判断した。判断基準は傷の付き難い順に、A>B>Cのように評価した。

[0138]

(2) 干渉縞の有無

蛍光灯下で硬化膜を有する光学部材を目視で判断した。判断基準は次の通りである。干渉縞の発生がほとんど無いものがAであり、以下B、Cの順に発生し易くなった。

[0139]

(3) 密着性試験

硬化膜に1mm間隔で、100目クロスカットし、このクロスカットした所に 粘着テープ(セロハンテープ、ニチバン(株)製品)と強く貼り付けた後、粘着 テープを急速に剥がし、粘着テープを剥がした後の硬化膜の剥離の有無を調べた

[0140]

(4) 耐温水性試験

80℃の温水に光学部材を2時間浸漬し、前述した同様の密着性試験を行った



(5) 透明性試験

暗室内、蛍光灯下で硬化膜にくもりがあるかどうか目視で調べた。判断基準は次の通りである。くもりの発生がほとんど無いものがAであり、以下B、Cの順に発生し易くなった。

[0142]

(6) 耐候性試験

得られた光学部材を1ヶ月間屋外暴露を行い,暴露後の光学部材の外観の変化を目視で判断した。

[0143]

【表1】

表1

	耐擦傷性	干涉縞	密着性	耐温水性	透明性	耐候性
実施例 1	A	A	良好	良好	A	異常なし
実施例 2	A	A	良好	良好	A	異常なし
実施例3	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例 4	A	A	良好	良好	A	異常なし
実施例 5	Α	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例 6	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例7	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例8	A	A	良好	良好	A	異常なし
実施例 9	A	Α	良好	良好	Α	異常なし
実施例10	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例11	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例12	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例13	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例14	A	A	良好	良好	A	異常なし

ページ: 57/E

実施例15	A	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例16	Α	Α	良好	良好	A	異常なし
実施例17	Α	Α	良好	良好	Α	異常なし
比較例1	В	Α	良好	剥離	В	青変
比較例 2	В	Α	良好	一部剥離	A	僅か黄変
比較例3	$A \sim B$	A	良好	良好	$A \sim B$	異常なし
比較例 4	Α	С	良好	良好	A	異常なし

本願発明の実施例 $1\sim17$ は、耐擦傷性、干渉縞、密着性、耐温水性、透明性、及び耐候性に優れるものであった。しかし、比較例1、2は耐擦傷性、耐温水性、透明性、及び耐候性において十分なものとは言えず、比較例4では干渉縞の発生が見られ好ましくなかった。また、比較例3は実用上、特に遜色ない結果であったが、実施例 $1\sim17$ に比べ僅かに及ばなかった。

[0144]

【発明の効果】

本発明のコーティング組成物によって得られる硬化膜は、耐擦傷性、表面硬度、耐摩耗性、透明性、耐熱性、耐光性、耐候性や、特に耐水性の向上したコーティング層となる。さらにこのコーティング層の上に形成される反射防止膜(無機酸化物やフッ化物など)、金属蒸着膜などとの接着性も良好である。

[0145]

本発明の光学部材は、耐擦傷性、表面硬度、耐摩耗性、透明性、耐熱性、耐光性、耐候性や、特に耐水性に優れたものであり、しかも屈折率が1.54以上の高屈折率の部材に塗工しても干渉縞の見られない高透明性で外観良好の光学部材となる。

[0146]

本発明のコーティング組成物よりなる硬化膜を有する光学部材は、眼鏡レンズのほか、カメラ用レンズ、自動車の窓ガラス、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどに付設する光学フィルターなどに使用することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 形成した被覆物が耐温水性、耐候性、耐光性に優れるコーティング組成物及び光学部材を提供する。

【解決手段】 ケイ素含有物質と、酸化第二スズ粒子または酸化第二スズ粒子と酸化ジルコニウム粒子との複合体粒子であり、これらの酸化物が重量に基づいて ZrO2:SnO2として0:1~0.50:1の割合と4~50nmの粒子径を有するコロイド粒子(A)を核としてその表面が、アルキルアミン含有Sb2O5コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B1)、又は五酸化アンチモンとシリカの複合コロイド粒子、そのオリゴマー、又はそれらの混合物(B2)で被覆され、且つ(B)/(A)の重量比がそれら金属酸化物の重量比に基づいて0.01~0.50の割合であり、そして4.5~60nmの粒子径を有する変性された金属酸化物粒子、を含有するコーティング組成物。

【選択図】 なし

特願2003-161087

出願人履歴情報

識別番号

[000003986]

 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日 新規登録

住所

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

氏 名 日産化学工業株式会社